

NEWS RELEASE

平成 17 年 6 月 9 日

各 位

化粧品産業技術展への出展について

第一工業製薬株式会社

第一工業製薬(本社:京都市中京区、社長:津田章裕)は、下記の通り、来る6月15日~17日に開催される第2回化粧品産業技術展(CITE JAPAN 2005、パシフィコ横浜)に出展いたします。化粧品の機能性向上・改善や、やさしさを追求する化粧品づくりに貢献するため、実績豊富な化粧品用原料の最新情報をお届けいたします。

記

1. 展示会名 第2回化粧品産業技術展
2. 期 間 6月15日~17日 10:00~17:00
3. 場 所 パシフィコ横浜 展示ホールD B-7ブース
4. 紹介製品 コスメライク(ショ糖脂肪酸エステル)
ノイゲン(非イオン界面活性剤)
クリージャス(ポリビニルピロリドン)
セロゲン(カルボキシメチルセルロースナトリウム)
DK-セリシン20(セリシン) など

以 上

・本件についてのお問い合わせ先

第一工業製薬株式会社

広報IR室 075-255-0915